6/19

中華民國專利公報(19)(12)

(11)公告網號:341747

(4) 中華民國87年(1998)10月01日

登 明

全 14 頁

(51) 1 n t - C l 4 : HO5K1/11 HO1R4/00

(54)名 精:利用锡佐住基板製造互班元件及尖编結構之技術

(21)申 統 家 號:85114231

(22)申請日期:中華民國85年(1996)11月20日

(72) 敬 附 人:

伊格爾依幾多斯

架架

班爾明恩艾德項言

與與

幕坦勒安西奥

美國

(71)申 納 人 佛姆安克托公司

类因

[74]代 理 人:陳及文 先生

1

[57]申請專利範圍:

1.一種製造互運元件之方法,該互運元件 具有接點未端,此方法之特徵在於: 於懷性性基板上預先製造尖端結構; 使尖端結構裝載至互運元件之接點未 端;及 移除犧牲性基板。

2.根據申請專利範圍第1項之方法,其特 徵在於:

互連元件為細畏的。

3.根據申請專利範圍第1項之方法·其特 10. 徵在於:

互連元件為複合互連元件。

4.根據申請專利範圍第1項之方法,其特 像在於:

互連元件為單塊互連元件。

5.根據申請專利範圍第1項之方法·其特 徹在於:

互連元件為薄膜探測物之接點硬塊。

6.根據申請專利範圍第1項之方法,其符 徵在於: 尖端結構具有表面組織。

7.根據申請專利範圍第1項之方法,其特 徹在於:

2

尖端結構係被硬焊或軟焊至互連元件。

5. 8.根據申請專利範圍第1項之方法,其特 徹在於: 多個尖端結構係以石印方式被界定在機 性性基板上。

9.根據申請專利範圍第1項之方法,其特 徵在於:

尖端結構為懸臂桿。

10.根據申請專利範圍第9項之方法·其特 徵在於:

尖端結構係藉由在犧牲性基板上提供遮 15. 蔽屬,在遮蔽層中形成間隙,及在間隙 中沈積彈簧材料而形成。

> 11.根據申請專利範圍第9項之方法·其特 徵在於:

> 尖端結構係從一端至其相反端**星推拔** 狀。

20. 制

- 1495 **-**

12.根據申請專利範圍第1項之方法,其特 徵在於:

互連元件係留置在電子組件中。

13.根據申請專利範圍第1項之方法,其特 徵在於:

互連元件係於尖端結構留置在犧牲性基 板上時,在尖端結構上製成,

14.一種使兩個電子組件互連之方法, 其特 微在於:

預先製造尖端結構於犧牲性基板上; 使尖端結構裝載至互連元件之接點未 端, 該互連元件係自該兩個電子組件之 一之表面延伸;

移除犧牲性基板;及

促使其中一個電子組件之尖端結構,對 15. 著該兩個電子組件中另一個之相應末 端。

15.根據申請專利範圍第14項之方法·其 特徵在於:

其中一個電子組件為半導體裝置。

16.根據申請專利範圍第14項之方法,其 特徵在於:

其中一個電子組件為互連基板如印刷電路板。

17.一種製造細長互連元件以供隨後連附至 電子組件之方法,其包括:

在多個選定區域處·將多個細長互連元件裝載在犧牲性基板之表面上;及 移除犧牲性基板。

18.根據申請專利範圍第17項之方法·其 進一步包括:

在移除犧牲性基板之前,使細長互連元件之自由端連附至電子組件。

19.根據申請專利範圍第17項之方法,其 進一步包括:

在裝載細長互連元件之前,在選定區域 建製造尖端結構。

20.根據申請專利範圍第17項之方法,其中:

細長互連元件為複合互連元件。

21.根據申請專利範圍第17項之方法,其中:

細長互連元件為單塊互連元件 •

22.一種製造多個細長互連元件之方法·其 5. 包括:

> 預先製造多個細畏互連元件,各該細畏 互連元件具有一個尖端;

於犧牲性基板上預先製造多個尖端結 構:

10. 使尖端結構接合至細長互連元件之尖端:及

移除犧牲性基板。

23.根據申請專利範圍第22項之方法,其中:

15. 犧牲性基板包括金屬薄片。

24.根據申請專利範圍第22項之方法,其中:

犧牲性基板包括矽晶片。

25.根據申請專利範圍第22項之方法·其中:

細長互連元件為複合互連元件。

26.根據申請專利範圍第22項之方法·其中:

細長互連元件為軍塊互連元件·

25. 27.一種製造回彈性互連元件之方法·其包括:

使細長元件裝載至犧牲性基板: 使細長元件成形以具有彈簧形狀;及 移除犧牲性基板。

30. 28.根據申請專利範圍第27項之方法·其 進一步包括:

外塗覆該細長元件。

圖式簡單說明:

第一圖A為根據本發明一項具體實施 35. 例之細長互連元件,包含一端之縱向部份 之橫截面圖。

第一圖B為根據本發明另一項具體實施例之細長互連元件,包含一端之樅向部份之橫截面圖。

第一圖C為根據本發明另一項具體實

-1496 -

40.

20.

6

施例之細長互連元件,包含一端之縱向部 份之橫截面圖。

第一圖D為根據本發明另一項具體實施例之細長互連元件,包含一端之縱向部份之横截面圖。

第一圖B為根據本發明另一項具體實施例之細長互連元件,包含一端之縱向部份之横截面圖。

第二圖A為根據本發明經裝載至電子 組件末端並具有多層般之細長互連元件之 横截面圖。

第二圖B為根據本發明具有多層般之 細長互運元件之橫截面圖,其中中間層為 介電材料。

第二圖C為根據本發明之多個經裝軟 至電子組件之細長互連元件之透視圖。

第三圖A為根據本發明經配置在回路中之導線之側視圖,其中導線之一端係點結至電子組件末端,且該導線之另一端係點結至犧牲性層。

第三圖B為根據本發明之第三圖A經 形成回路之導線於外塗覆後之側視圖。

第三圖C為根據本發明之第三圖B經 形成回路·經外塗覆之導線於犧牲性元件 已被移除後之側視圖。

第三圖D為第三圖A經形成回路之導線,於犧牲性元件已被移除後,但在導線被外塗覆前之側視圖,其係為根據本發明之一項替代具體實施例。

第四圖A為根據本發明細長元件之例 視圖,其係延伸於電子組件末端與犧牲性 基板之間,其中具有表面組織之尖端結構 已預先被製成。

第四圖B為根據本發明細長元件之側 視圖·其係延伸於電子組件末端與犧牲性 基板之間,其中具有表面組織之尖端結構 已預先被製成。

第四圖C為根據本發明供回彈性接點結構用之多屬尖端結構(接點墊片)之側視圖。

第五圖A為根據本發明在犧牲性基板 上製造尖端結構之技術之舉例第一個步驟 之橫截面圖,該尖端結構具有供互運元件 用之表面組織。

5. 第五圖B為根據本發明第五圖A之技術,在尖端結構上製造互連元件之舉例的下一個步驟之橫截面圖。

第五圖C為根據本發明第五圖B之技術,製造細長互連元件之舉例的下一個步 10. 膝之橫截面圖,該元件係為複合互連元件。

第五圖D為根據本發明第五圖A-第五圖C之技術所製成之多個各別互連元件實例之模截面圖。

15. 第五圖E為根據本發明第五圖A-第五圖C之技術所製成之多個互連元件,且伴隨著所規定之彼此間空間關係之實例之橫截面圖。

第五圖F為根據本發明將已在犧牲性 20. 基板上製成之多個細長互連元件一同裝載 至電子組件之技術之橫截面圖。

> 第五圖G-第五圖I為根據本發明形成 插入物技術之橫截面圖。

第六圖A為根據本發明製造互連元件 25. 用之尖端結構技術之橫截面圖。

> 第六圖B為在根據本發明之第六圖A 技術中之其他步驟之橫截面圖。

第六個C為根據本發明之側觀圖,其 中部份呈橫截面,而部份呈完整之電子組 30. 件,互連元件已被裝載於其上,正等待在 其上固著尖端結構。

第六圖D為根據本發明之側觀圖,其中部份呈橫截面而部份呈完整之第六圖C電子組件,係與第六圖b之尖端結構接合。

第六圖E為根據本發明之側視圖,其中顯示部份呈橫截面而部份呈完整之第六 圖C電子組件與第六圖B尖端結構接合之 另一個步驟。

40. 第七圖A-第七圖C為根據本發明之一

- 1497 -

35.

10.

8

項具體實施例·於製造供互運元件用之犧牲性基板上之懸臂式尖端結構方法中賭步 下之模數面圖·

第七圖D為根據本發明在犧牲性基板 上形成之懸臂式尖端結構之透視圖 -

第七圖E為根據本發明在犧牲性基板 上形成之多個懸臂式尖端結構之透視圖。

第七圖F為根據本發明在第七圖A-第七圖D方法中之另一個步驟之側面橫截面圖,說明懸臂式尖端結構經裝載至電子組件表面上升高之互運元件上。

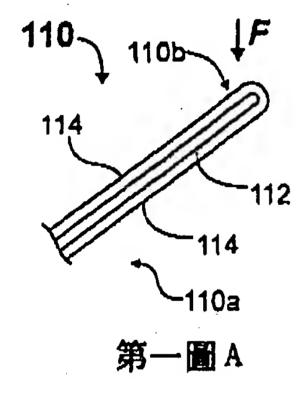
第七圖G-第七圖H為根據本發明之一項替代具體實施例之側面橫截面圖·製造 懸臂式尖端結構並將其裝載至電子組件。

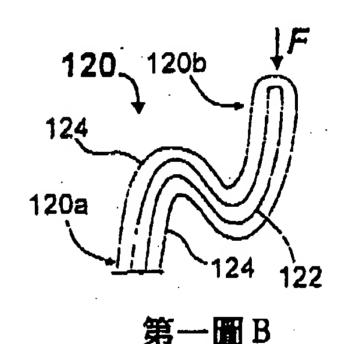
第八圖A為根據本發明替代具體實施 例之部份呈橫截面且部份呈透視之側視 圖,於犧牲性基板上形成互連元件,接著 裝載至電子組件。

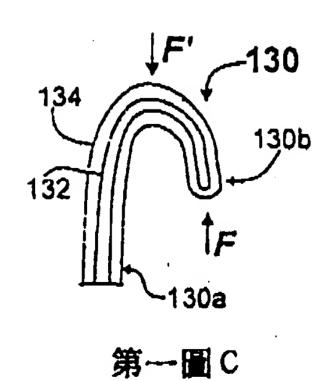
第八圖B與第八圖C為根據本發明之 第八圖 A 技術之其他步驟之側面橫截面 圖。

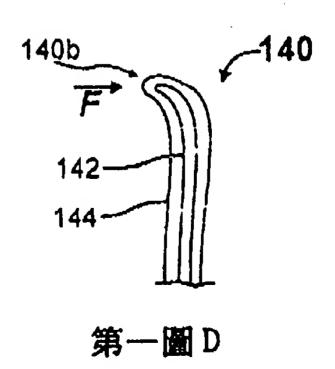
第九圖A與第九圖B為根據本發明另一項技術之側面橫截面圖,將多個細長元件裝載至犧牲性基板。

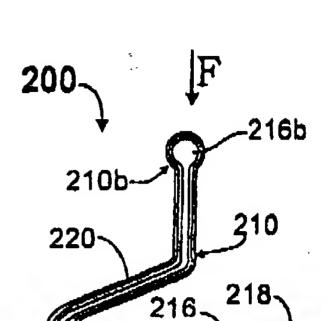
第九圖C為根據本發明又另一項技術 之側面橫截面圖·將多個細長元件裝載至 犧牲性基板。







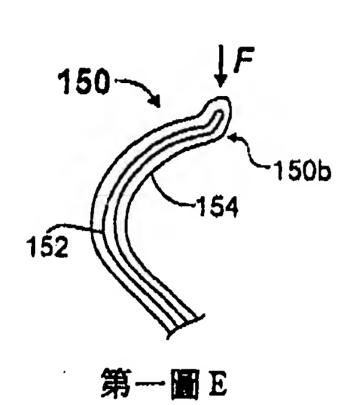


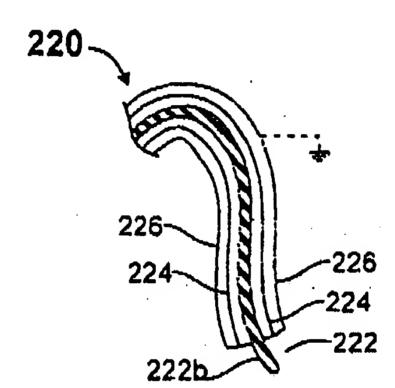


第二圖 A

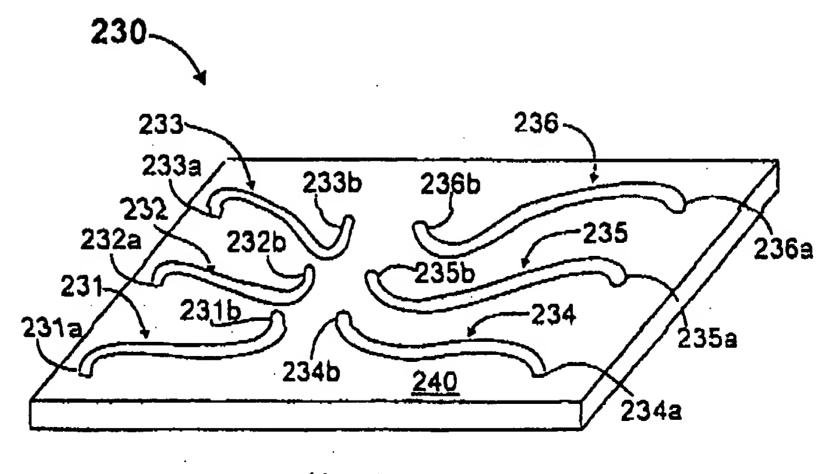


212

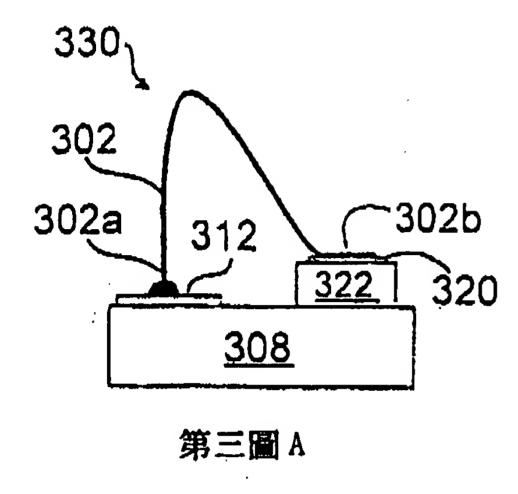


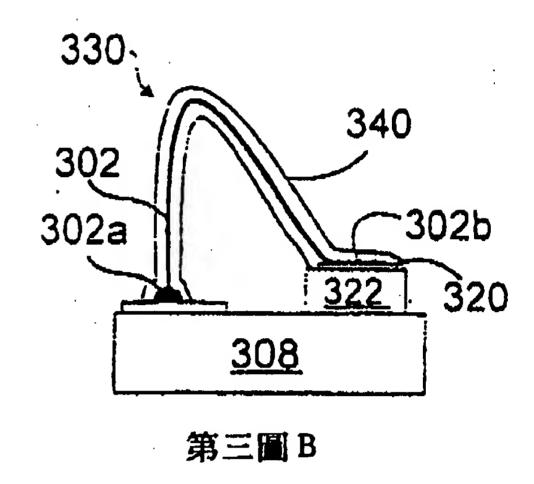


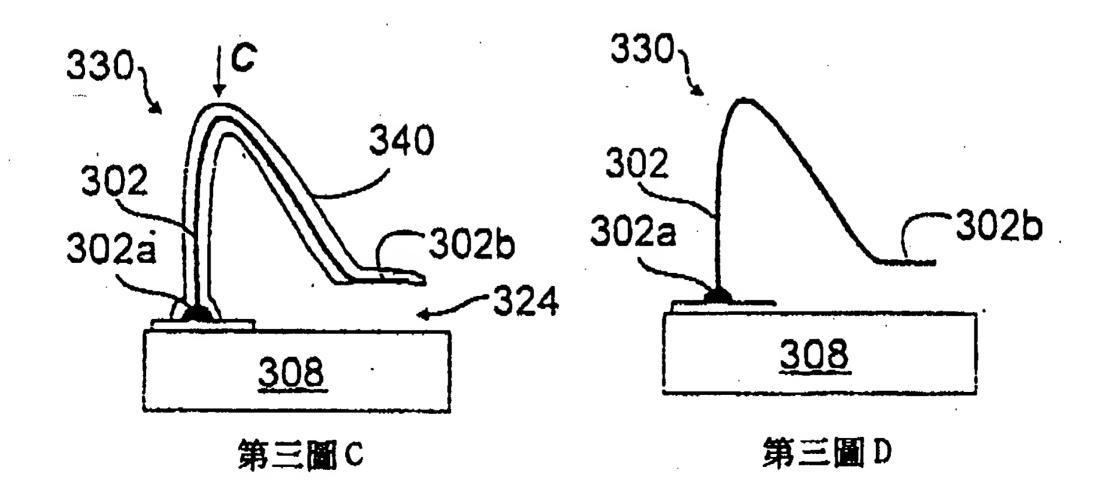
第二圖 B



第二圖C

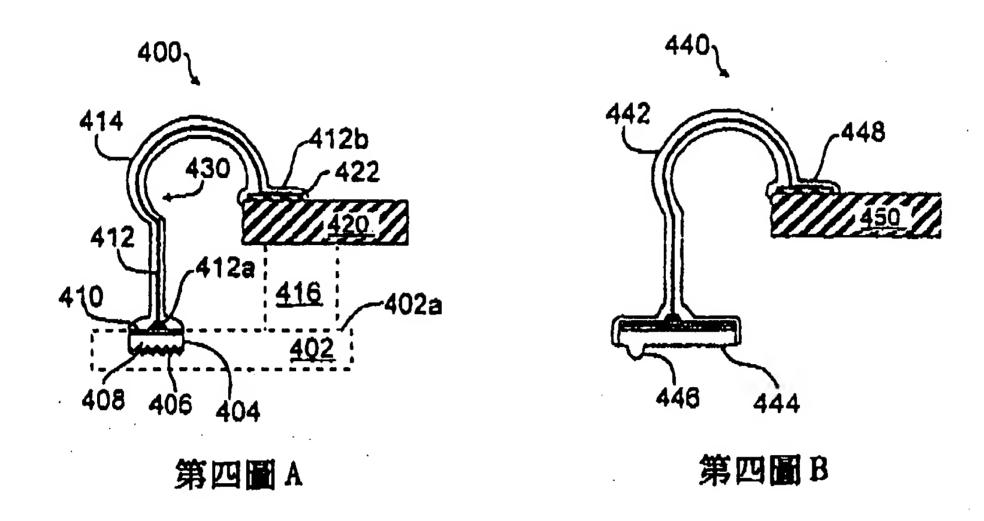


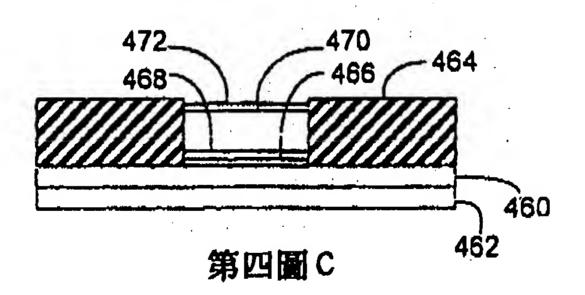


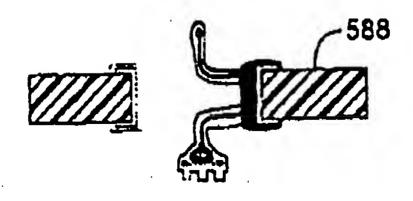


7,9

(7)

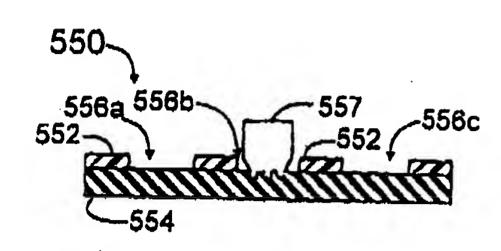




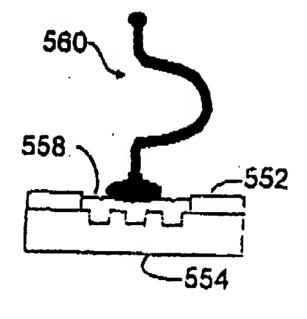


第五圖Ⅰ

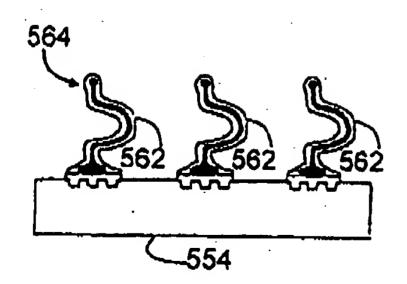
(8)



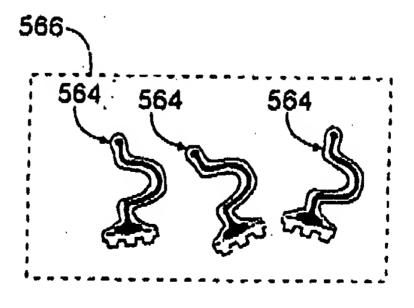
第五圖A



第五圖B

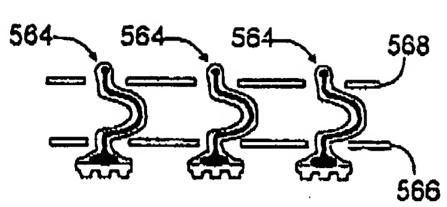


第五圖C

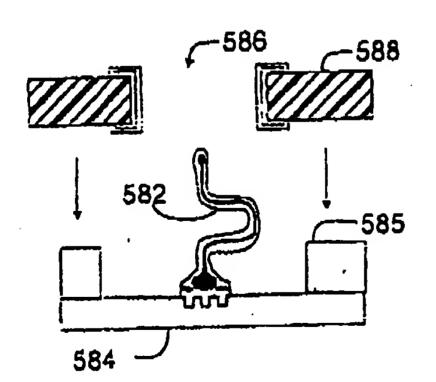


第五圖 D

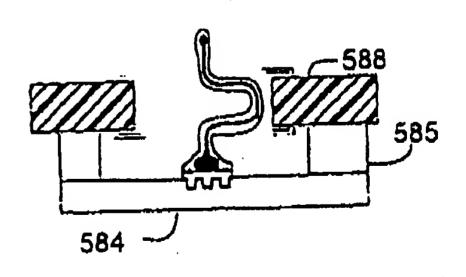




<u>574</u> 564

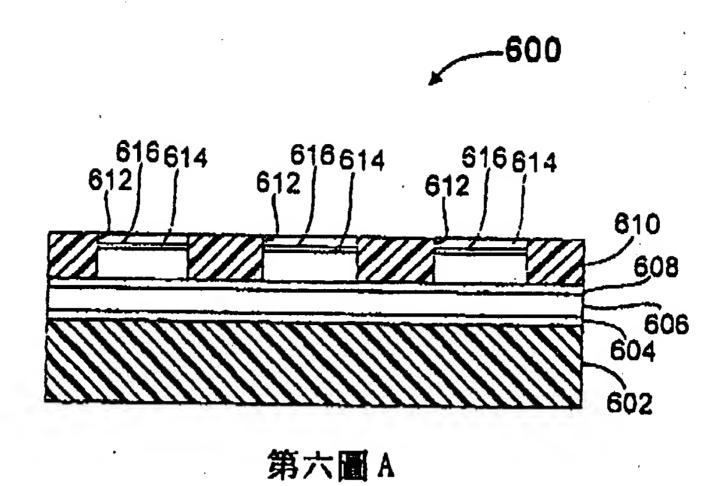


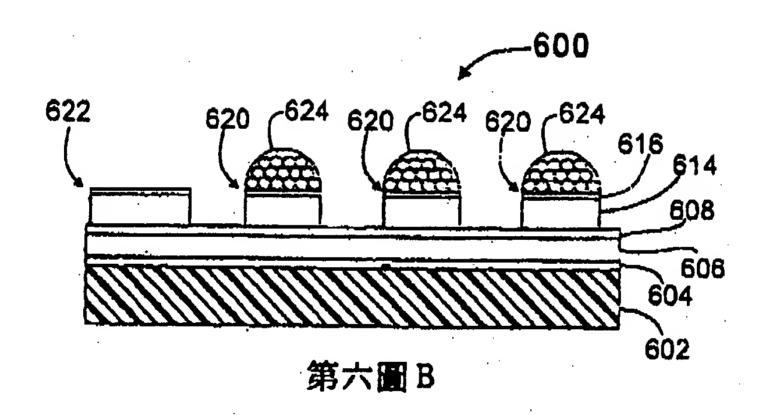
第五圖G

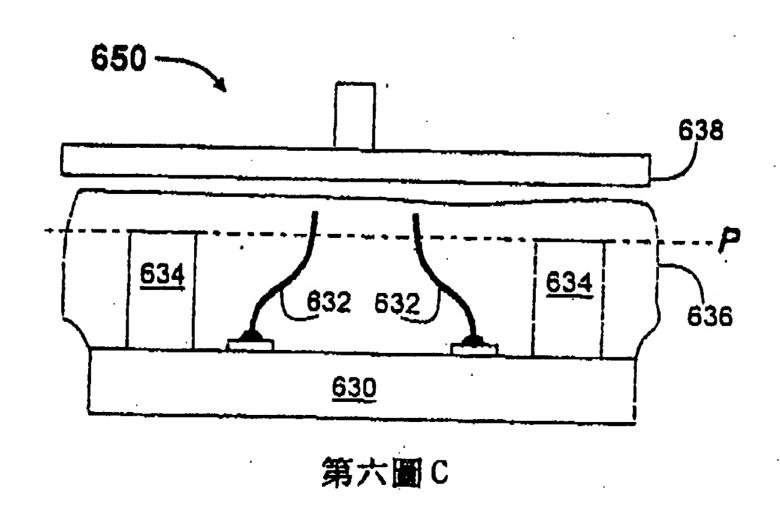


第五圖H

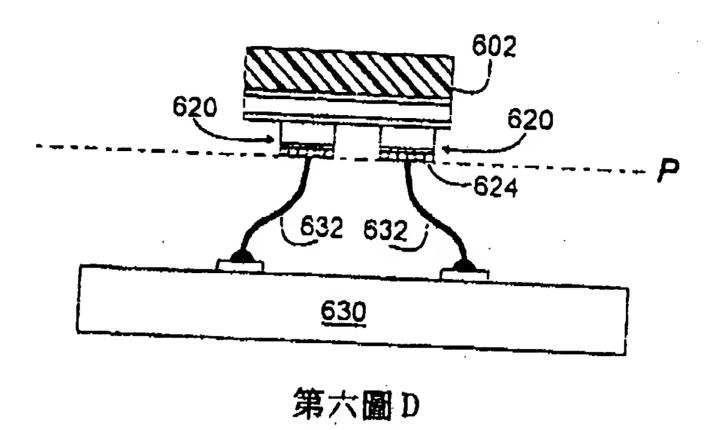


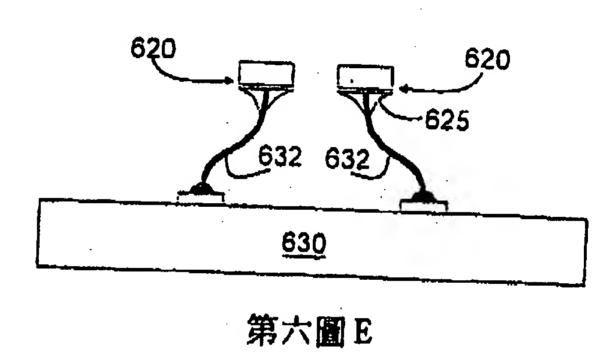


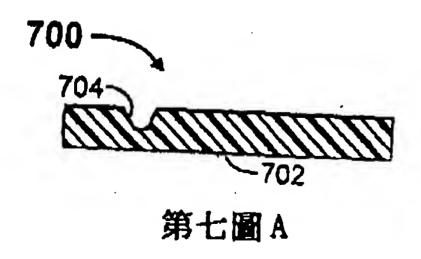


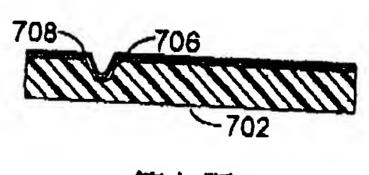


(11)





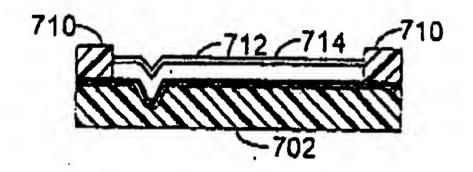




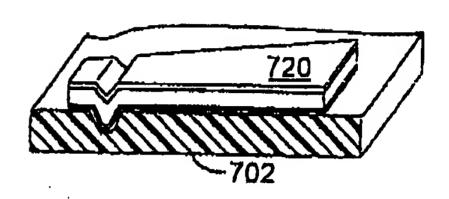
第七圖B

17/9

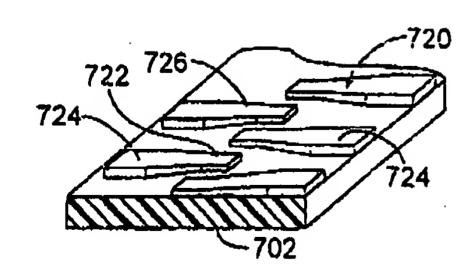
(12)



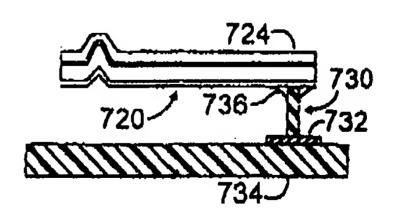
第七圖C



第七圖 D

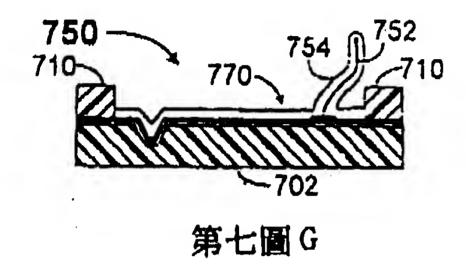


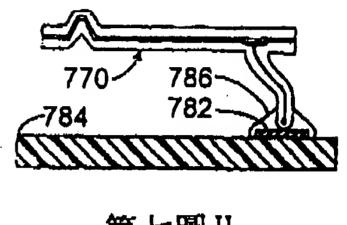
第七圖 E



第七圖F

(13)





第七圖H

